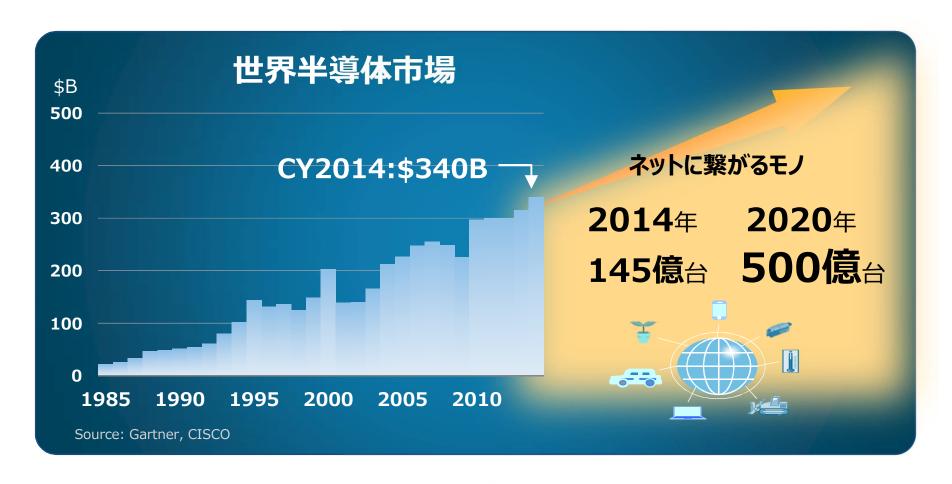
# 新生TELへ向けての経営方針

代表取締役社長、CEO 東 哲郎

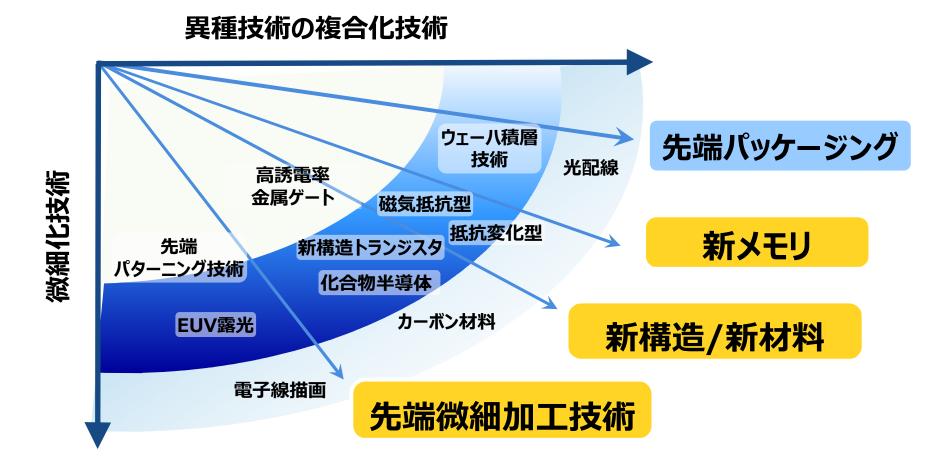
2015年7月10日

### 市場環境の変化:IoT時代が来る



IoTが半導体用途を広げ、半導体市場が拡大

### 半導体産業におこる技術革新の方向性

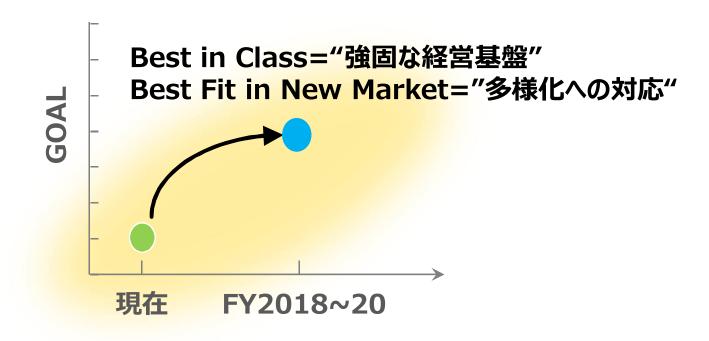


### 多岐にわたる新技術が半導体の進化を支える

革新的な技術力と、 多様なテクノロジーを融合する 独創的な提案力で、 半導体産業とFPD産業に 高い付加価値と利益を生み出す 真のグローバルカンパニー

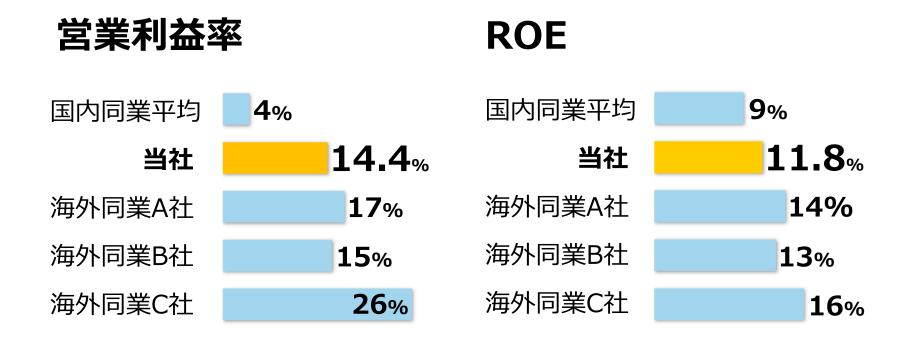
### 中期経営方針

- 1. Best in Class
- 2. Best Fit in New Market



### 更なる飛躍に向けて対応力と経営基盤を強化

### ベンチマーク(直近の会計年度)



### 改善中だが、海外勢からはまだ見劣り

### 新ファイナンシャル・モデル

半導体前工程製造装置(V <b>市場規模</b>	<sup>VFE)</sup> \$30B	\$37B
売上高	7,200億円	9,000億円
営業利益率	20%	25%
ROE	15%	20%

## 目指すのは、グローバル水準

半導体の製造工程には、ウェハー状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組み立て・検査をする後工程があります。 WFE(Wafer Fab Equipment)は、この前工程で使用される製造装置を示します。

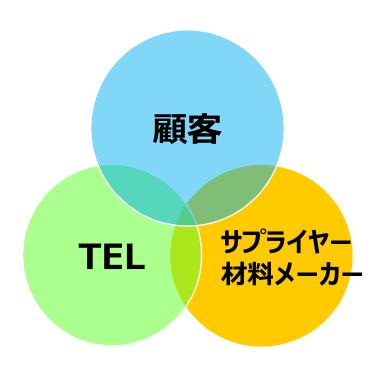
### グローバル成長戦略

市場環境の変化 IoT時代 顧客ニーズの変化 差別化技術の多様化

### 多様化への対応

- 顧客の**差別化、カスタム化**の真のニーズを捉える
- 総合的に技術力を結集してスピーディーにソリューションを提案する

### グローバル成長戦略



### TELのDNA「強固な信頼関係を作る力」を 最大限にいかし、顧客と固く連携 困難な技術ハードルを越える

### 新組織へ移行

### 組織改革のポイント:

- **➢ COOを新設**
- > 迅速な業務執行を可能とするCSS
- > 幅広い知見、若い世代をマネジメントに起用
- > グローバルな人材活用

### 顧客の期待以上のものを提供する 「顧客ニーズ創造型」企業へ

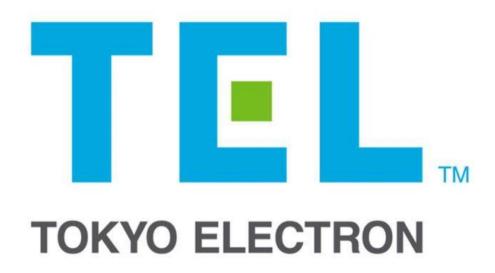
CSS: Corporate Senior Staff

### 目標達成に向けた主要な取り組み

- > 主力事業の圧倒的差別化
- > 顧客ニーズ創造型へシフト
- > 成長と技術革新を実現する基盤強化
- > オペレーションの効率化
- > グローバル人材の活用

### 新コーポレートブランドロゴ

#### 新コーポレートブランドロゴ



- ロゴのセンターに位置する正方形が、TELのテクノロジーの精度の高さを表し、同時に産業や社会の発展の核を担う コアテクノロジーを象徴
- 若々しい生命感のあるグリーンが、TELの事業の中心に人と自然環境があることを表現
- 洗練された普遍的な造形は、TELの絶対的な信頼感と存在感を示し、組織の公明正大さを表す
- グローバルエクセレンスを目指すにあたり、グローバルに通用するデザインを採用

# 中期経営計画

代表取締役副社長、COO 河合 利樹

2015年7月10日

### 市場環境

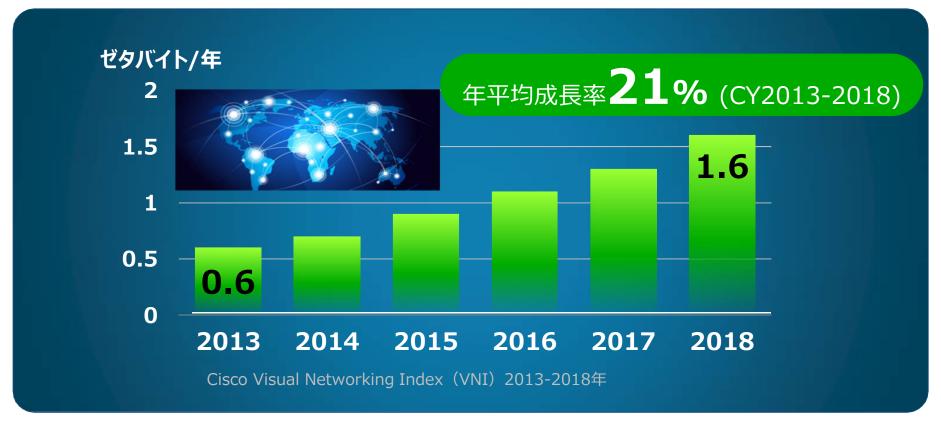
#### ネットワーク社会へ



半導体はまだ黎明期の段階

### 市場環境

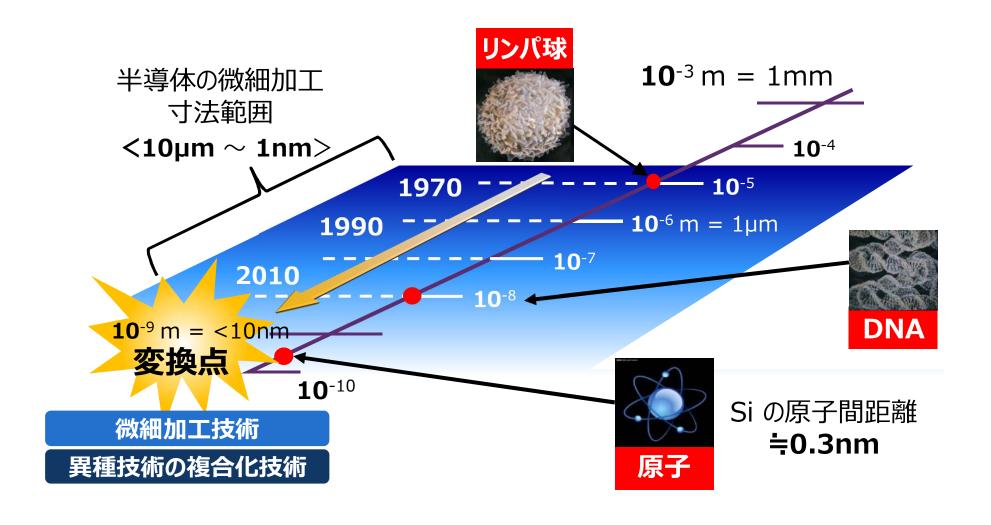
### 世界のデータ通信量 (IPトラフィック)



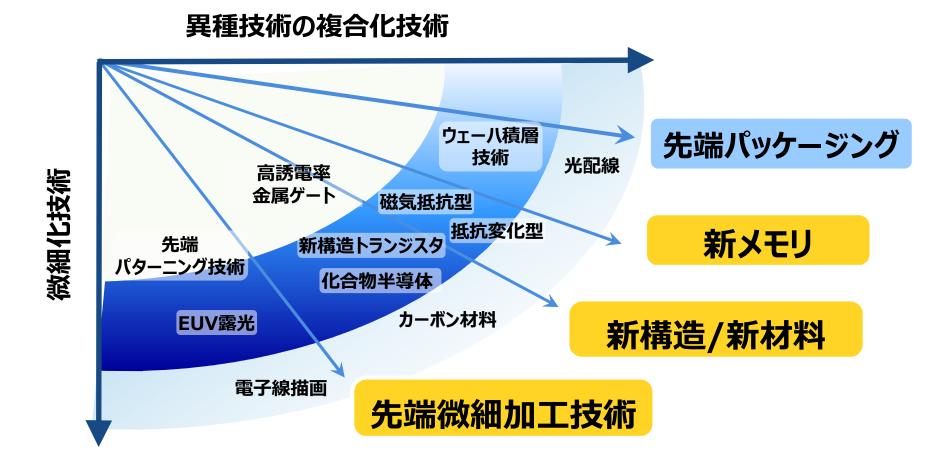
### データ通信量は、今後爆発的に増加

1ゼタバイト: デジタルデータの量やコンピュータ記憶装置の大きさを表す単位。10の21乗バイト。世界中の砂浜の砂の数。

### 変換点を迎える半導体技術

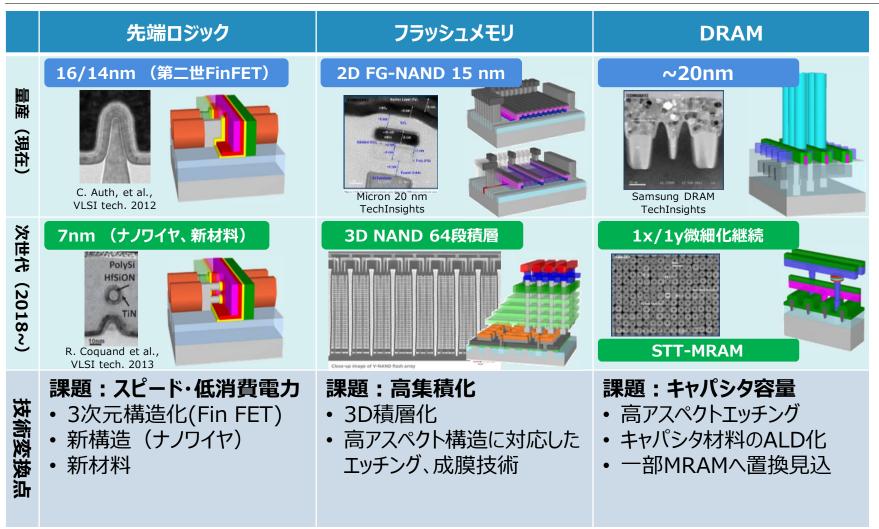


### 半導体産業におこる技術革新の方向性



### 多岐にわたる新技術が半導体の進化を支える

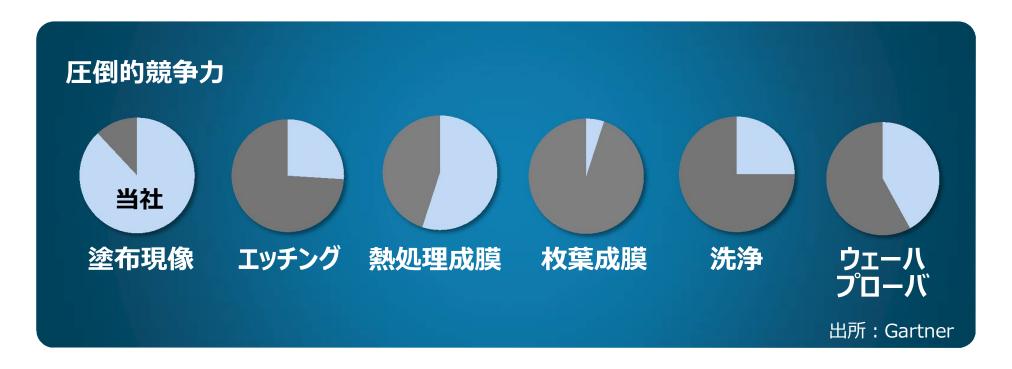
### 技術トレンド:量産&次世代デバイス



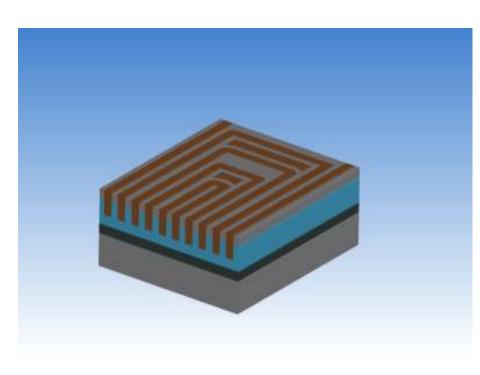
#### 技術変換点の見極めとソリューションの提供

### SPE競争状況

### 当社製品の市場シェア (CY2014)



### SPE製品:パターニングにおける幅広い製品ラインナップ



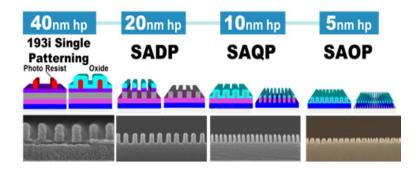
Process Finished



### SPE事業戦略:パターニングにおける技術提案力強化

### "Patterning Solution Project"設立

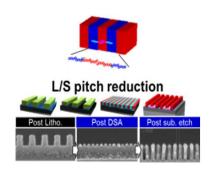
### 幅広い製品群を活かし最先端技術ニーズに対応



Hole shrink

Post Litho.

Post DSA



マルチパターニング技術

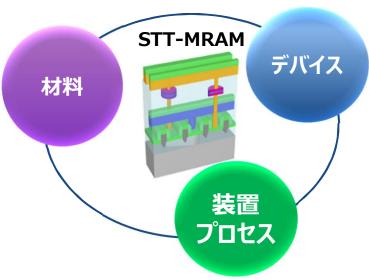
DSA\*技術

\*Directed Self-Assembly:誘導自己組織化技術

### SPE事業戦略:STT-MRAM開発



- ・ 顧客・東北大学・コンソーシアと共同で 開発を強力に推進
- 実用化に向けた開発をリード

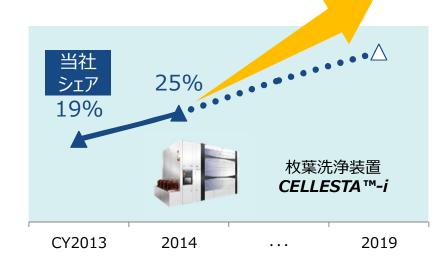


STT-MRAM: Spin Transfer Torque-Magnetoresistive Random Access Memory

### SPE事業戦略:装置別トピックおよび重点戦略

#### 洗浄装置

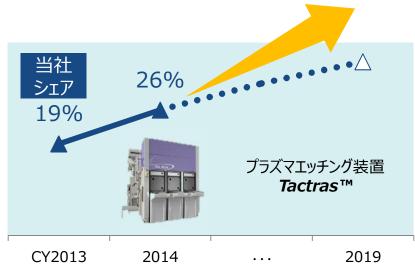
- 2014年 過去最高のシェア
- 顧客先端ラインにおける独自技術製品の 量産展開が予定通り進捗
- 枚葉洗浄、ドライ洗浄装置の適用アプリケーションを拡大し、更にシェア向上



#### エッチング装置

- 2014年 対前年比で売上倍増、シェア向上
- 今後拡大するパターニング工程とメモリ向け HARC工程におけるPOR獲得

POR (Process of Record): 顧客半導体製造プロセスでの装置採用認定 HARC: High Aspect Ratio Contact



出所: 2013および2014年実績値Gartner、弊社推定値

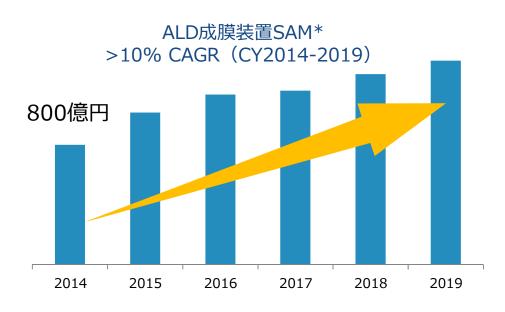
### SPE事業戦略:装置別トピックおよび重点戦略

#### ALD成膜装置

- 微細化、3D化で求められる高カバレッジ、高生産性ニーズに対応
- 高生産性、高品質膜で差別化されたセミバッチALD装置NT333で、 ロジック、メモリー大手顧客でPORとシェア獲得を見込む



ALD成膜装置 NT333™



\*SAM: Served Available Market(製品対象市場) 出所: 当社推定値

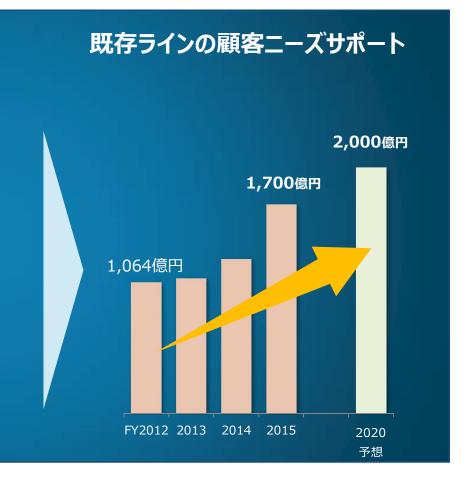
### SPE事業戦略:フィールドソリューション事業の強化



データ通信量 (IPトラフィック) の 爆発的な増大=半導体成長

多様な半導体技術が求められる

当社54,000台のインストールベース



フィールドソリューション事業の売上は、SPE部門およびFPD部門売上に含まれています。

### IoT時代を背景にフィールドソリューションの事業機会が増大

### 半導体製造装置事業の新組織

### "強みを磨く"新たな執行体制と組織

- ・ 顧客からの絶対的信頼という強みを磨く
- アカウント・リージョン制導入
- ・ 各BUコア技術とノウハウの融合を活かした 付加価値製品の創出
- パターニングソリューションプロジェクト発足
- 各工場・開発拠点の価値創造力と効率性の 最大化

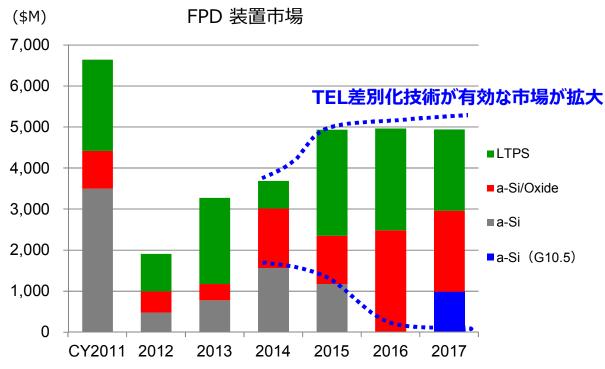
グローバル・フィールド 統括本部

事業推進統括本部

開発・製造統括本部

### FPD事業戦略

#### パネルの大型化、Smart Phone向けに、高解像度需要が増大 成長するLTPS/Metal Oxide市場にて、差別化された当社ICP\*エッチング装置を投入



Source: Display Search Data/TEL Marketing

### シェアと収益性を向上、20%の営業利益率をめざす

\* ICP: Inductively Coupled Plasma

### まとめ

### 収益改善、ROEの更なる向上に向けて

- ➤SPE事業に注力
- > 製品群を活かし多様化するニーズに対応
- > "強みを磨く"新たな組織と執行体制

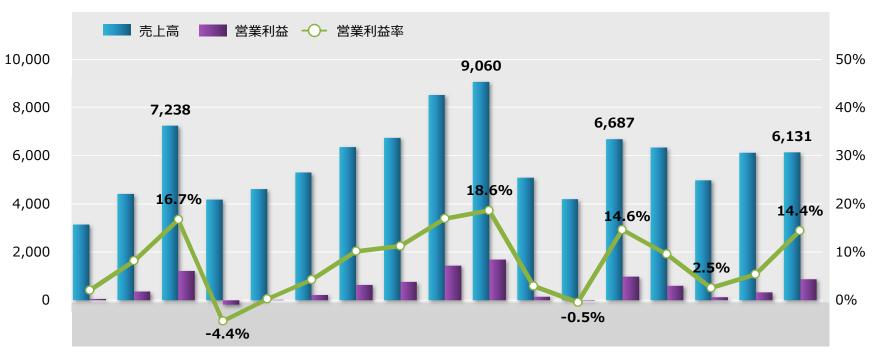
# 財務モデルおよび株主還元策

取締役常務執行役員 堀 哲朗

2015年7月10日

### これまでの業績推移

(億円)



FY1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

### 財務モデル(2020年3月期までに達成)

### ➤ WFE \$37BでOPM 25%を達成する収益力を構築

(億円)

	2016年3月期 (予想)	2020年3月期 (中期計画)	
	WFE \$33.5B	WFE \$30B	WFE \$37B
売上高	6,750	7,200	9,000
SPE	6,250	6,600	8,400
FPD	470	600	600
売上総利益 下段:売上総利益率	2,650 39%	3,050 42%	3,950 44%
<b>販管費</b> 下段:売上高販管費比率	1,530 23%	1,600 22%	1,700 19%
<b>営業利益</b> 下段:営業利益率	1,120 17%	1,450 20%	2,250 25%
当期純利益	790	1,000	1,550

半導体の製造工程には、ウェハー状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組み立て・検査をする後工程があります。 WFE(Wafer Fab Equipment)は、この前工程で使用される製造装置を示します。

### SPE売上(WFE \$37Bケース)

### ▶ 市場成長を上回る売上増加を計画

(億円)

	2016年3月期 (予想)	2020年3月期 (中期計画)	成長率
	WFE \$33.5B	WFE \$37B	WFE +10%
売上高	6,250	8,400	+34%
新規装置販売	4,650	6,500	+40%
フィールドソリューション	1,600	1,900	+19%

- 顧客ニーズ創造型の製品開発を強化
- フィールドソリューション分野の需要拡大に対応

### FPD売上

> 差別化が可能な先端分野で売上拡大を計画

(億円)

	2016年3月期 (予想)	2020年3月期 (中期計画)	成長率
売上高	470	600	+28%
新規装置販売	380	480	+26%
フィールドソリューション	90	120	+33%

• 最先端の製造プロセスにおいて技術的な優位性をもつ エッチング装置やOLED成膜装置に注力

### 売上総利益(WFE \$37Bケース)

### ➤ 売上総利益率を5pts向上

(億円)

	2016年3月期 (予想)	2020年3月期 (中期計画)	増加率
売上総利益	2,650	3,950	+49%
下段:売上総利益率	39%	44%	+5pts

- 製品競争力強化により限界利益率を向上
- フィールドソリューション事業の拡充
- 技術の共有化によるコスト削減
- 設計段階からのコスト削減、生産リードタイム短縮、品質の追求

### **販管費(WFE \$37Bケース)**

➤ 売上高販管費比率を4pts改善

(億円)

	2016年3月期 (予想)	2020年3月期 (中期計画)	増加率
販管費	1,530	1,700	+11%
下段:売上高販管費比率	23%	19%	-4pts

- アカウント制組織のもと、リージョンのセールスマーケティングおよび フィールドエンジニアを強化し、オペレーションの効率を追求
- 開発項目を半導体中心に厳選する

### 研究開発費および設備投資計画

▶ 成長に必要な開発は、効率を高めつつ実施していく 設備投資は現状の水準を維持





### 目標とする経営指標

▶ 目指すのは、グローバル水準の収益力

WFE市場	\$30B	\$37B
営業利益率	20%	25%
ROE	<b>15</b> %	20%

半導体の製造工程には、ウェハー状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組み立て・検査をする後工程があります。 WFE(Wafer Fab Equipment)は、この前工程で使用される製造装置を示します。

### 資本政策と株主還元

- ➤ 資本効率についての考え方
  - 当社の参画する事業環境を踏まえ必要な手元流動性を 確保しながら、利益の最大化を図り、株主資本の効率を求 め総資産回転率を高めることで、ROEの向上を図る。
- ▶ 株主還元についての考え方
  - 事業ボラティリティが高いため、配当政策については業績 連動型を基本とする。
  - 強固な財務基盤を活かし、一株当たり配当金の下限を 新たに定め、より安定的に株主に報いる。

### 新しい株主還元策

連結配当性向: 50%

但し、一株当たり年間配当金150円を下回らない

2 期連続して当期利益を生まなかった場合は、 配当金の見直しを検討する

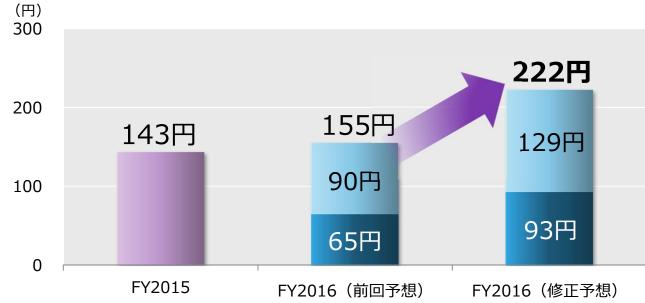
自己株式の取得: 機動的に実施を検討

従来の配当政策は、FY2011の期末配当より連結配当性向を35%目途としておりました。

### 2016年3月期 配当予想 (2015年7月10日発表)

新しい株主還元策にもとづき、配当予想を修正



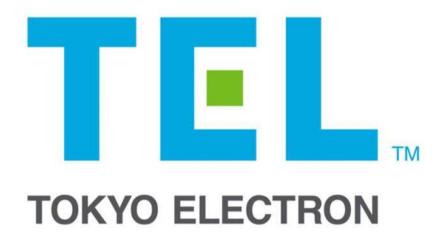


FY2016より、新しい株主還元策として、配当性向を従来の35%目途から50%目途に引き上げています。

### まとめ

# 市場成長をアウトパフォームし、企業価値のさらなる向上を目指す

新コーポレートブランドロゴ



#### ▶ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

#### ▶ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

#### ▶ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、為替レート変動による収益への影響は極めて軽微です。

FPD/PV:フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル